(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-146102 (P2002-146102A)

EQ026 FD010 FD017 FD206

GN01

(43)公開日 平成14年5月22日(2002.5.22)

(51) Int.Cl.7	識別記号	FΙ	テーマコード(参考)
C08L 7/00		C08L 7/00	4 J 0 0 2
B 6 0 C 1/00		B60C 1/00	Α
C08K 3/04		C 0 8 K 3/04	
5/25		5/25	
C08L 9/00		C08L 9/00	
	審査請求	未請求 請求項の数7 OL	(全 9 頁) 最終頁に続く
(21)出願番号	特願2001-262872(P2001-262872)	(71)出願人 000005278 株式会社プリ	ギフトン
(22)出願日	平成13年8月31日(2001.8.31)		京橋1丁目10番1号
(31)優先権主張番号	特願2000-265192(P2000-265192)		小川東町3-1-1 株式会
(32)優先日	平成12年9月1日(2000.9.1)	社プリヂスト	ン技術センター内
(33)優先権主張国	日本(JP)	(74)代理人 100078732	
		弁理士 大谷	保
		Fターム(参考) 4J002 AC	01W AC06W AC11X DA037

(54) 【発明の名称】 ゴム組成物及びそれを用いた重荷重用空気入りタイヤ

(57) 【要約】

【課題】 耐摩耗性、抗破壊性及び低発熱性能を向上させてなる、特に重荷重用空気入りタイヤのトレッドゴムなどとして好適なゴム組成物、及び該組成物をトレッドゴムとして用いてなる重荷重用空気入りタイヤを提供すること。

【解決手段】 (A) (イ) 溶液重合により得られ、かつ分子中に少なくとも一つのスズ原子を有する変性スチレン-ブタジエン共重合体ゴム15~55重量%と、

(ロ) 天然ゴム及び/又は合成イソプレンゴム45~85重量%とからなるゴム成分、及び(B) ヒドラジド化合物を配合してなることを特徴とするゴム組成物、並びに該組成物をトレッドゴムとして用いてなる重荷重用空気入りタイヤである。

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 (A) (イ) 溶液重合により得られ、かつ分子中に少なくとも一つのスズ原子を有する変性スチレンーブタジエン共重合体ゴム15~55重量%と、

(ロ) 天然ゴム及び/又は合成イソプレンゴム45~85重量%とからなるゴム成分、及び(B) ヒドラジド化合物を配合してなることを特徴とするゴム組成物。

【請求項2】 (A) 成分が、(イ) 成分15~55重量%と、(ロ) 成分85~45重量%とからなるものである請求項1記載のゴム組成物。

【請求項3】 (A) (イ) 成分の変性スチレンーブタジエン共重合体ゴムが、重合開始剤としてリチウム化合物を用い、溶液重合で得られたスチレンーブタジエン共重合体を変性したものである請求項1又は2記載のゴム組成物。

【請求項4】 (B) 成分のヒドラジド化合物が、ナフトエ酸ヒドラジド類及び/又はサリチル酸ヒドラジド類である請求項1,2又は3記載のゴム組成物。

【請求項5】 (A) 成分100重量部当たり、(B) 成分0.05~5重量部を含む請求項1ないし4のいずれ 20 かに記載のゴム組成物。

【請求項6】 さらに(C)カーボンブラックを、

(A) 成分100重量部当たり、20~70重量部の割合で含む請求項1ないし5のいずれかに記載のゴム組成物

【請求項7】 請求項1ないし6のいずれかに記載のゴム組成物をトレッドゴムとして用いたことを特徴とする 重荷重用空気入りタイヤ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、ゴム組成物及びそれを用いた重荷重用空気入りタイヤに関する。 さらに詳しくは、本発明は、耐摩耗性、抗破壊性及び低発熱性能を向上させてなる、特に重荷重用空気入りタイヤのトレッドゴムなどとして好適なゴム組成物、及び該組成物をトレッドゴムとして用いてなる重荷重用空気入りタイヤに関するものである。

[0002]

【従来の技術】トラックやバスなどに用いられる重荷重用空気入りタイヤにおいて、耐摩耗性を向上させ、タイヤの寿命を長くするには、トレッドの剛性を向上させると共に、外傷による寿命の低下を抑制することと、走行により繰り返し加わる歪によるトレッドゴムの温度上昇を抑制することが重要である。従来、タイヤの寿命を長くするためには、例えばカーボンブラックの充填量の増加、樹脂の添加量の増加、硫黄などの加硫剤や加硫促進剤の増量などの処置がとられている。しかしながら、カーボンブラックの充填量を増加すると、耐摩耗性は向上するものの、低発熱性能及び抗破壊性が悪化するのを免れない。また、硫黄などの加硫剤や加硫促進剤の増量

は、低発熱性能や耐摩耗性はあまり変わらず、むしろ抗破壊性が低下し、樹脂の添加量の増加は、抗破壊性は向上するものの、耐摩耗性及び低発熱性能が低下する。さらに、高温時の最大伸びに強い天然ゴムに、低変形での硬さの高いSBRをブレンドすると、耐摩耗性及び抗破壊性は向上するが、低発熱性能が問題となることが知られている。

【0003】また、重荷重用空気入りタイヤのトレッド ゴムには、耐摩耗性と低発熱性能を高いレベルでパラン 10 スさせるために、一般に、天然ゴムなどのイソプレン系 ゴムをベースとし、補強用充填材としてカーボンブラッ ク/シリカ併用系を配合することが行われている。しか しながら、ゴム成分としてイソプレン系ゴムを主体とす るものは、過加硫による加硫戻りに起因して弾性率が低 下し、低発熱性能が悪化しやすく、特にタイヤハンプト ータルゲージが50mm以上の大型サイズのタイヤにお いては、低発熱性能が悪化すると共に、耐摩耗性も低下 するなど、好ましくない事態を招来する。また、重荷重 用タイヤの低発熱性能を改良するために、前記配合にお いて、さらに5-ニトロソー8-ヒドロキシキノリンに 代表される低ロス化剤(低発熱性付与剤)を加えること がよく行われている。しかしながら従来の低ロス化剤で は、加硫度依存性を有し、特に大型サイズのタイヤなど においては、発生する過加硫によって、弾性率が低下 し、低発熱性能の改良効果が充分に発揮されにくいとい う問題があった。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、このような 状況下で、耐摩耗性、抗破壊性及び低発熱性能を向上さ 30. せてなる、特に重荷重用空気入りタイヤのトレッドゴム などとして好適なゴム組成物、及び該組成物をトレッド ゴムに用いてなる重荷重用空気入りタイヤを提供するこ とを目的とするものである。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明者は、前記目的を 達成するために鋭意研究を重ねた結果、溶液重合により 得られ、かつ分子中に少なくとも一つのスズ原子を有す る変性スチレンープタジエン共重合体ゴムと、天然ゴム や合成イソプレンゴムを必須成分として所定の割合で含 40 有するゴム成分、及びヒドラジド化合物を含むゴム組成 物が、その目的に適合し得ることを見出した。本発明 は、かかる知見に基づいて完成したものである。すなわ ち、本発明は、(イ)溶液重合により得られ、かつ分子 中に少なくとも一つのスズ原子を有する変性スチレンー ブタジエン共重合体ゴム15~55重量%と、(ロ) 天 然ゴム及び/又は合成イソプレンゴム45~85重量% とからなるゴム成分、及び(B)ヒドラジド化合物を配 合してなることを特徴とするゴム組成物を提供するもの である。また、本発明は、上記ゴム組成物をトレッドゴ 50 ムとして用いたことを特徴とする重荷重用空気入りタイ

(3)

ヤをも提供するものである。

[0006] 【発明の実施の形態】本発明のゴム組成物においては、

(A) 成分であるゴム成分として、(イ)変性スチレン -ブタジエン共重合体ゴム、(ロ)天然ゴム及び/又は 合成イソプレンゴム及び所望により用いられる(ハ)他 の共役ジエン系ゴムからなるものが用いられる。上記 (イ) 成分の変性スチレン-ブタジエン共重合体ゴム は、溶液重合により得られ、かつ分子鎖の重合開始末端 又は重合活性末端の少なくとも一方の末端、又は分子鎖 中にスズ原子を導入し、変性したものである。このよう な変性スチレンーブタジエン共重合体ゴムは、例えば以 下に示す方法により好ましく製造することができる。す なわち、その第1及び第2の方法は、原料として1,3 ーブタジエン及びスチレンを用い、アルカリ金属化合物 好ましくはリチウム化合物を重合開始剤とし、溶液重合 (アニオン重合) させることにより、末端が重合活性末 端であるスチレンーブタジエン共重合体からなるベース ポリマーが得られる。このようにして得られたベースポ リマーはスズ化合物で変性することにより、所望の変性 20 スチレンープタジエン共重合体を得ることができる。第 3の方法は、原料として1,3-ブタジエン及びスチレ ンを用い、スズ原子を有するアルカリ金属化合物好まし くはリチウム化合物を重合開始剤とし、溶液重合(アニ オン重合) させることにより、末端が重合活性末端であ るスチレン-ブタジエン共重合体からなるベースポリマ ーが得られる。続いて、この活性末端は、スズ化合物, アルコキシシラン化合物、窒素含有化合物などの変性剤 により変性される。この場合、変性剤を使用せずに反応 を停止してもよい。第4の方法は、原料として1,3-ブタジエン及びスチレンを用い、スズ原子と窒素原子と を有するアルカリ金属化合物好ましくはリチウム化合物 を重合開始剤とし、溶液重合(アニオン重合)させるこ とにより、分子中にスズ原子と窒素原子とを導入したス チレンーブタジエン共重合体が得られる。第5の方法 は、原料として1、3-ブタジエン、スチレン及びスズ 原子含有化合物(モノマー)を用い、アルカリ金属化合 物好ましくはリチウム化合物を重合開始剤とし、溶液重 合 (アニオン重合) させることにより、末端が重合活性 末端であるスチレンーブタジエン共重合体からなるベー スポリマーが得られる。続いて、この活性末端は、スズ 化合物、アルコキシシラン化合物、窒素含有化合物など の変性剤により変性される。この場合、変性剤を使用せ ずに反応を停止してもよい。上記方法は適宜組み合わせ て行うことができる。また、前記第3から第5の方法に おいては、変性剤による末端変性工程を行うことなく、 スス原子が導入された共重合体を得ることができる。

【0007】前記第1、第2及び第5の方法において、 重合開始剤のリチウム化合物としては、ヒドロカルビル リチウム及びリチウムアミド化合物が好ましく用いら

れ、前者のヒドロカルビルリチウムを用いる場合には、 **重合開始末端がヒドロカルビル基であるスチレンーブタ** ジエン共重合体(スチレン又はブタジエンのモノマー単 位中にスズ原子を導入した共重合体を含む)のベースポ リマーが得られる。また、後者のリチウムアミド化合物 を用いる場合には、重合開始末端に窒素含有基を有する スチレンーブタジエン共重合体(スチレン又はブタジエ ンのモノマー単位中にスズ原子を導入した共重合体を含 む)のベースポリマーが得られる。上記で、ベースポリ マーとは、反応停止前の活性末端を有する共重合体を意 味する。上記ヒドロカルビルリチウムとしては、炭素数 2~20のヒドロカルビル基を有するものが好ましく、 例えばエチルリチウム, nープロピルリチウム, イソプ ロピルリチウム, n-ブチルリチウム, sec-ブチル リチウム、tーブチルリチウム、tertーオクチルリ チウム、n-デシルリチウム、フェニルリチウム、2-ナフチルリチウム、2ープチル-フェニルリチウム、4 ーフェニループチルリチウム、シクロヘキシルリチウ ム、シクロペンチルリチウム、ジイソプロペニルベンゼ ンとブチルリチウムとの反応生成物などが挙げられる が、これらの中で、n-ブチルリチウムが好ましい。 【0008】一方、リチウムアミド化合物としては、例 えばリチウムヘキサメチレンイミド,リチウムピロリジ ド,リチウムピペリジド,リチウムヘプタメチレンイミ ド、リチウムドデカメチレンイミド、リチウムジメチル アミド、リチウムジエチルアミド、リチウムジブチルア ミド、リチウムジプロピルアミド、リチウムジへプチル アミド, リチウムジヘキシルアミド, リチウムジオクチ ルアミド, リチウムビス-2-エチルヘキシルアミド, リチウムジデシルアミド、リチウム-N-メチルピペラ ジド、リチウムエチルプロピルアミド、リチウムエチル ブチルアミド、リチウムメチルブチルアミド、 リチウム エチルベンジルアミド, リチウムメチルフェネチルアミ ド等が挙げられる。これらの中で、リチウムヘキサメチ レンイミド, リチウムピロリジド, リチウムピペリジ ド、リチウムヘプタメチレンイミド、リチウムドデカメ チレンイミドなどの環状リチウムアミドが好ましく、特 にリチウムヘキサメチレンイミド及びリチウムピロリジ ドが好適である。また、前記第3の方法において、重合 開始剤に用いられるリチウム化合物としては、トリプチ ルスズリチウム、トリオクチルスズリチウムなどのトリ オルガノスズリチウム化合物が好ましく用いられる。さ らに、前記第4の方法において、重合開始剤に用いられ るスズ原子と窒素原子とを有するリチウム化合物として

は、下記の一般式(I)で表されるトリオルガノアミド

スズリチウム、又は一般式(II)で表されるトリオルガ

ノイミドスズリチウムが好ましく用いられる。

[0009]

【化1】

30

$$\begin{bmatrix} R^{1} & N \\ R^{2} & N \end{bmatrix}_{3} SnLi \qquad \dots \qquad (1)$$

【0010】 (式中、 R^1 , R^2 は炭素数 $1\sim20$ の脂肪族、脂環族、芳香族の各炭化水素基から選ばれる基を表し、同一であっても、異なっていてもよい。〕

[0.011]

【化2】

【0012】 [式中Xは次の構造基から選ばれる。X-I: (CR³ R⁴) n からなる飽和型環状構造基、X-II: (R⁵ R⁶) n - Y- (R⁵ R⁶) l (但し、YはNR¹, O又は炭素・炭素二重結合を有するイミン化合物である)。ここで、R³, R⁴, R⁵, R⁶ は水素及び炭素数1~10の脂肪族、炭素数3~10の脂環族、炭素数6~10の芳香族の各炭化水素基から選ばれる基を表わし、また、R¹ は炭素数1~10の脂肪族、炭素数3~10の脂環族、炭素数5~10の芳香族の各炭化 20水素基から選ばれる基を表わし、また、R¹ は炭素数1~10の脂肪族、炭素数3~10の脂環族、炭素数5~10の芳香族の各炭化 20水素基から選ばれる基を表わし、互いに同一であっても、異なっていてもよい。nは3~10の整数、mとlの合計は2~9である。〕

これらの中で、好ましいはトリオルガノアミドスズリチウムとしては、例えばトリピロリジドスズリチウム,トリヘキサメチレンイミドスズリチウム,トリジエチルアミドスズリチウム,及びトリ(ジプロピルアミド)スズリチウムなどが挙げられる。

【0013】なお、前記において、トリオルガノアミドスズリチウムについては米国特許第5502129号明 細書に記載されており、トリオルガノアミドスズリチウム及びトリオルガノイミドスズリチウムについては米国特許第5463003号明細書に記載されている。また、前記第5の方法として、目的とするスチレンーブタデエン共重合体は、スズ原子を有する第三モノマーを導入することによっても得ることができる。ここで、スチレン、ブタデエンと共重合される第三モノマーとしては、下記の一般式(III)又は(IV)で表される化合物が好適に用いられる。

[0014]

【化3】

【0015】 [式中、R⁸ , R⁹ 及びR¹⁰は炭素数1~30の脂肪族、脂環族又は芳香族の各炭化水素基を表し、互いに同一であっても、異なっていてもよい。] 【0016】

【化4】

特開2002-146102

(4)

【0017】 〔式中、R¹¹R¹²C=CR¹³-, R¹⁴, R

¹⁵, R¹⁶, R¹⁷はベンゼン環に結合する基であり、
R¹¹, R¹², R¹³, R¹⁴, R¹⁵, R¹⁶, R¹⁷, R¹⁸, R

¹⁹, R²⁰, R²¹, R²²は、水素原子又は炭素数1~30

の脂肪族、脂環族又は芳香族の各炭化水素基を表し、互

10 いに同一であっても、異なっていてもよい。ただし、R

²⁰, R²¹, R²²は水素原子を含まない。〕

具体的には、前記一般式(III) で表される化合物としては、2ートリブチルスタニルー1、3ーブタジエン、2ートリオクチルスタニルー1、3ーブタジエン、2ートリシクロヘキシルスタニルー1、3ーブタジエン、2ートリフェニルスタニルー1、3ーブタジエン、2ージブチルフェニルスタニルー1、3ーブタジエン、2ージブェニルオクチルスタニルー1、3ーブタジエンなどが挙げるる。また、前記一般式(IV)で表わされる化合物としては、mービニルベンジルトリブチルスズ、mービニルベンジルトリフェニルスズ、mー(1ーフェニルビニル)ベンヂルトリフェニルスズ、mー(1ーフェニルビニル)ベンヂルトリブチルスズ、これらのp体、m体/p体混合物などなどが好適に挙げられる。

【0018】前記リチウム化合物を重合開始剤として用 い、アニオン重合によってスチレンーブタジエン共重合 体(スチレン又はブタジエンのモノマー単位中にスズ原 子を導入した共重合体を含む)を製造する方法としては 特に制限はなく、従来公知の方法を用いることができ 30 る。具体的には、反応に不活性な有機溶剤、例えば脂肪 族、脂環族、芳香族炭化水素化合物などの炭化水素系溶 剤中において、スチレンと1,3-ブタジエンを、前記 有機リチウム化合物を重合開始剤として、所望により、 用いられるランダマイザーの存在下にアニオン重合させ ることにより、目的のスチレンーブタジエン共重合体が 得られる。この重合反応における温度は、通常-80~ 150℃、好ましくは-20~100℃の範囲で選定さ れる。重合反応は、発生圧力下で行うことができるが、 通常は単量体を実質的に液相に保つ十分な圧力で操作す 40 ることが望ましい。所望ならばより高い圧力を用いるこ とができ、このような圧力は重合反応に関して不活性な ガスで反応器を加圧する等の適当な方法で得られる。こ のようにして得られた、重合開始末端にヒドロカルビル 基又は窒素含有基を有し、かつ他方の末端が重合活性で ある変性前のスチレン-ブタジエン共重合体(スチレン 又はブタジエンのモノマー単位中にスズ原子を導入した 共重合体を含む) の該重合活性末端に、スズ化合物を反 応させることにより、所望の変性スチレンーブタジエン 共重合体ゴムが得られる。上記スズ化合物としては、例 50 えば四塩化スズ, トリプチルスズクロリド, トリオクチ

特開2002-146102

ヘキセニレン基, オクテニレン基, デセニレン基などが 挙げられる。 2 は水素原子, ヒドロキシル基, アミノ基 又は式

[0022]

していてもよい。

【化6】

【0023】で表される基を示す。 R²³~R²⁶は、それぞれ水素原子又は炭素数1~18のヒドロカルビル基を 70 示し、それらはたがいに同一でも異なっていてもよく、またR²³とR²⁴、R²⁵とR²⁶はたがいに結合して環構造を形成していてもよい。ここで、炭素数1~18のヒドロカルビル基としては、炭素数1~18の直鎖状若しくは分岐状のアルキル基、炭素数2~18の立クロアルキル基、炭素数6~18のアリール基及び炭素数7~18のアラルキル基を挙げることができる。上記シクロアルキル基、アリール基及びアラルキル基の環上には、低級アルキル基や低級アルコキシル基アミノ基、アルキル 復換アミノ基、ヒドロキシル基などの適当な置換基を有

【0024】上記アルキル基の例としては、メチル基、 エチル基、n-プロピル基、イソプロピル基、n-ブチ ル基、イソブチル基、sec-ブチル基、tert-ブ チル基、ペンチル基、ヘキシル基、オクチル基、デシル 基などが、アルケニル基の例としては、ビニル基、アリ ル基、プロペニル基、プテニル基、ヘキセニル基、オク テニル基、デセニル基などが、シクロアルキル基の例と しては、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、メチル 30 シクロヘキシル基などが、アリール基の例としては、フ ェニル基、トリル基、キシリル基、ナフチル基、メチル ナフチル基などが、アラルキル基の例としては、ベンジ ル基、フェネチル基、ナフチルメチル基などが挙げられ る。この一般式 (V) で表される化合物の中で、Aがア リーレン基で、かつ2がヒドロキシル基であるものが好 ましく、特に、一般式(V-a)及び一般式(V-b) [0025]

【化7】

$$C-NHN=C_{K_{1}}$$

$$C-NHN=C_{K_{1}}$$

$$C+D$$

【0026】(式中、R²³及びR²⁴は、前記と同じであ 50 る。)

7

ルスズクロリド,ジオクチルスズジクロリド,ジブチルスズジクロリド,塩化トリフェニルスズなどが挙げられる。また、変性剤を使用せず反応を停止しても分子中にスズ原子が導入されている。本発明のゴム組成物の

(A) 成分においては、(ロ) 成分として、天然ゴム及び/又は合成イソプレンゴムが用いられるが、該合成イソプレンゴムは、イソプレンモノマーの重合により得られたものであり、中でもシス1,4-結合が98%前後のタイプは、天然ゴムに極めて類似の分子構造を有するため、天然ゴムに近い基本的な特性を有している。

【0019】一方、所望により用いられる(ハ)成分の他の共役ジエン系ゴムとしては、例えばポリブタジエンゴム(BR)、上記以外のスチレンーブタジエンゴム(SBR),アクリロニトリルーブタジエンゴム(NBR),クロロプレンゴム(CR),ブチルゴム(IIR)などが挙げられ、これらは単独で用いてもよく、二種以上を組み合わせて用いてもよい。本発明のゴム組成物においては、(A)成分における各ゴム成分の含有割合は、(イ)成分が15~55重量%、(ロ)成分が45~85重量%及び(ハ)成分が0~40重量%である。各ゴム成分の含有割合が、上記範囲を逸脱すると所望の物性を有するゴム組成物が得られない。特に該

(A) 成分として、(イ) 成分15~55重量%と、

(ロ)成分85~45重量%とからなるものが、加硫ゴム組成物の物性バランスの面から好適である。本発明のゴム組成物において、(B)成分として用いられるヒドラジド化合物としては、例えば一般式(V)

[0020]

【化5】

【0021】で表される化合物を挙げることができる。 前記一般式(V)において、Aはアリーレン基、二価の ヒダントイン残基又は炭素数1~18の飽和若しくは不 飽和の二価の鎖状炭化水素基を示す。なお、アリーレン 基は、二価の芳香族性複素環式基を包含する。ここで、 アリーレン基としては、フェニレン基又はナフチレン基 が好ましく、そしてその環上には、低級アルキル基や低 級アルコキシル基などの適当な置換基を有していてもよ 40 い。また、二価のヒダントイン残基は、その環上に、低 級アルキル基や低級アルコキシル基などの適当な置換基 を有していてもよい。炭素数1~18の飽和若しくは不 飽和の二価の鎖状炭化水素基としては、炭素数1~18 のアルキレン基、炭素数2~18のアルケニレン基が挙 げられ、これらは直鎖状、分岐状のいずれであってもよ い。このようなアルキレン基やアルケニレン基の例とし ては、メチレン基、エチレン基、プロピレン基、プチレ ン基、ヘキシレン基、オクチレン基、デシレン基、ビニ レン基、アリレン基、プロペニレン基、ブテニレン基、

(6)

で表されるヒドラジド化合物が性能の点から好ましい。 上記一般式(V)で表されるヒドラジド化合物の例とし ては、1-ヒドロキシーN'- (1-メチルエチリデ ン) -2-ナフトエ酸ヒドラジド, 1-ヒドロキシー N'- (1-メチルプロピリデン)-2-ナフトエ酸ヒ ドラジド、1-ヒドロキシ-N'-(1-メチルブチリ デン) -2-ナフトエ酸ヒドラジド, 1-ヒドロキシー 酸ヒドラジド、1-ヒドロキシーN'-(2,6-ジメ チルー4-ヘプチリデン)-2-ナフトエ酸ヒドラジ ド, 2-ヒドロキシ-N'- (1-メチルエチリデン) -3-ナフトエ酸ヒドラジド, 2-ヒドロキシ-N'-(1-メチルプロピリデン) -3-ナフトエ酸ヒドラジ ド, 2-ヒドロキシ-N'- (1-メチルブチリデン) -3-ナフトエ酸ヒドラジド、2-ヒドロキシ-N'-(1, 3-ジメチルブチリデン) -3-ナフトエ酸ヒド ラジド、2-ヒドロキシーN'-(2、6-ジメチルー 4-ヘプチリデン)-3-ナフトエ酸ヒドラジド,イソ フタル酸ジ (1-メチルエチリデン) ヒドラジド, イソ フタル酸ジ (1-メチルプロピリデン) ヒドラジド, イ ソフタル酸ジ (1-メチルブチリデン) ヒドラジド, イ ソフタル酸ジ (1, 3-ジメチルブチリデン) ヒドラジ ド, イソフタル酸ジ(2, 6-ジメチルー4-ヘプチリ デン) ヒドラジド、イソニコチン酸(1-メチルエチリ デン) ヒドラジド、イソニコチン酸(1-メチルプロピ リデン) ヒドラジド、イソニコチン酸(1-メチルブチ リデン) ヒドラジド、イソニコチン酸(2,6-ジメチ ルー4-ヘプチリデン) ヒドラジド, イソニコチン酸 (1, 3-ジメチルブチリデン) ヒドラジド, N'-(1-メチルエチリデン)ーサリチル酸ヒドラジド, N'- (1-メチルプロピリデン) -サリチル酸ヒドラ ジド, N'- (1-メチルブチリデン) -サリチル酸ヒ ドラジド, N'-(1, 3-ジメチルブチリデン)-サ リチル酸ヒドラジド、N'ー(2、6ージメチルー4ー ヘプチリデン) -サリチル酸ヒドラジド, N'-(1-メチルエチリデン) 安息香酸ヒドラジド, N'-(1-メチルプロピリデン)安息香酸ヒドラジド, N'-(1,3-ジメチルブチリデン)安息香酸ヒドラジド, N'- (ベンジリデン) 安息香酸ヒドラジド, N'-(4-ジメチルアミノフェニルメチレン)安息香酸ヒド 40 ラジド、N'- (4-メトキシフェニルメチレン) 安息 香酸ヒドラジド, N'- (4-ヒドロキシフェニルメチ レン) 安息香酸ヒドラジド, N'-(1-フェニルエチ リデン) 安息香酸ヒドラジド、N'-(ジフェニルメチ レン) 安息香酸ヒドラジド、N'-(1-(2,4-ジ ヒドロキシフェニル) ベンジリデン) 安息香酸ヒドラジ ド, N'- (1-メチルエチリデン) 1-ナフトエ酸ヒ ドラジド、N'-(1-メチルプロピリデン) 1-ナフ トエ酸ヒドラジド, N'- (1, 3-ジメチルブチリデ ン) 1-ナフトエ酸ヒドラジド, N'- (ベンジリデ

10 ン) 1-ナフトエ酸ヒドラジド, N'- (4-ジメチル アミノフェニルメチレン) 1-ナフトエ酸ヒドラジド, N'- (4-メトキシフェニルメチレン) 1-ナフトエ 酸ヒドラジド, N'- (4-ヒドロキシフェニルメチレ ン) 1-ナフトエ酸ヒドラジド, N'- (1-フェニル エチリデン) 1-ナフトエ酸ヒドラジド, N'-(ジフ ェニルメチレン) 1-ナフトエ酸ヒドラジド, N'-(1-(2, 4-ジヒドロキシフェニル) ベンジリデ ン) 1-ナフトエ酸ヒドラジド、N'- (1-メチルエ チリデン) 2-ナフトエ酸ヒドラジド, N'-(1-メ チルプロピリデン) 2-ナフトエ酸ヒドラジド, N'-(1, 3-ジメチルブチリデン) 2-ナフトエ酸ヒドラ ジド、N'- (ベンジリデン) 2-ナフトエ酸ヒドラジ ド、N'- (4-ジメチルアミノフェニルメチレン) 2 -ナフトエ酸ヒドラジド, N'-(4-メトキシフェニ ルメチレン) 2-ナフトエ酸ヒドラジド, N'- (4-ヒドロキシフェニルメチレン) 2-ナフトエ酸ヒドラジ ド、N'-(1-フェニルエチリデン) 2-ナフトエ酸 ヒドラジド、N'- (ジフェニルメチレン) 2-ナフト エ酸ヒドラジド, N'-(1-(2, 4-ヒドロキシス ェニル) ベンジリデン) 2-ナフトエ酸ヒドラジド, N'- (1-メチルエチリデン) プロピオン酸ヒドラジ ド、N'- (1-メチルプロピリデン)プロピオン酸ヒ ドラジド、N'-(1,3-ジメチルブチリデン)プロ ピオン酸ヒドラジド, N'- (ベンジリデン) プロピオ ン酸ヒドラジド、N'- (4-ジメチルアミノフェニル メチレン) プロピオン酸ヒドラジド, N'ー(4-メト キシフェニルメチレン)プロピオン酸ヒドラジド, N' - (4-ヒドロキシフェニルメチレン)プロピオン酸ヒ ドラジド, N'- (1-フェニルエチリデン) プロピオ ン酸ヒドラジド、N'- (ジフェニルメチレン) プロピ· オン酸ヒドラジド、N'- (1- (2, 4-ヒドロキシ フェニル) ベンジリデン) プロビオン酸ヒドラジド, N'- (1-メチルエチリデン) 2-メチルプロピオン 酸ヒドラジド、N'ー(1-メチルプロピリデン)2-メチルプロピオン酸ヒドラジド, N'-(1, 3-ジメ チルブチリデン), 2-メチルプロピオン酸ヒドラジ ド, N'- (ベンジリデン) 2-メチルプロピオン酸ヒ

ドラジド, N'- (4-ジメチルアミノフェニルメチレ ン) 2-メチルプロピオン酸ヒドラジド, N'- (4-メトキシフェニルメチレン) 2-メチルプロピオンヒド ラジド、N'- (4-ヒドロキシフェニルメチレン) 2 -メチルプロピオン酸ヒドラジド, N'- (1-フェニ ルエチリデン) 2-メチルプロピオン酸ヒドラジド, N'-(ジフェニルメチレン) 2-メチルプロピオン酸 ヒドラジド、N' - (1 - (2, 4 - ジヒドロキシフェニル) ベンジリデン) 2-メチルプロピオン酸ヒドラジ ンプロピオン酸ヒドラジド、N'- (1-メチルプロビ リデン) 2, 2-ジメチルンプロピオン酸ヒドラジド、

30

11

N'- (1, 3-ジメチルブチリデン) 2, 2-ジメチルプロピオン酸ヒドラジド、N'- (ベンジリデン) 2, 2-ジメチルンプロピオン酸ヒドラジド、N'- (4-ジメチルアミノフェニルメチレン) 2, 2-ジメチルンプロピオン酸ヒドラジド、N'- (4-メトキシフェニルメチレン) 2, 2-ジメチルプロピオン酸ヒドラジド、N'- (1-フェニルメチレン) 2, 2-ジメチルプロピオン酸ヒドラジド、N'- (1-フェニルエチリデン) 2, 2-ジメチルプロピオン酸ヒドラジド、N'- (1-(2, 4-ジヒドロキシフェニル) ベンジリデン) 2, 2-ジメチルプロピオン酸ヒドラジド、N'- (1-(2, 4-ジヒドロキシフェニル) ベンジリデン) 2, 2-ジメチルプロピオン酸ヒドラジドなどを挙げることができる。

【0027】これらの中で好ましいヒドラジド化合物 は、1-ヒドロキシ-N'-(1-メチルエチリデン) -2-ナフトエ酸ヒドラジド、1-ヒドロキシ-N'-(1-メチルプロピリデン) -2-ナフトエ酸ヒドラジ ド、1-ヒドロキシ-N'-(1-メチルブチリデン) -2-ナフトエ酸ヒドラジド, 1-ヒドロキシ-N'- 20 (1. 3-ジメチルブチリデン) -2-ナフトエ酸ヒド . ラジド、1ーヒドロキシN'ー(2, 6ージメチルー4 -ヘプチリデン) -2-ナフトエ酸ヒドラジド, 2-ヒ ドロキシ-N'- (1-メチルエチリデン)-3-ナフ トエ酸ヒドラジド、2-ヒドロキシ-N'-(1-メチ ルプロピリデン) -3-ナフトエ酸ヒドラジド, 2-ヒ ドロキシーN'- (1-メチルブチリデン)-3-ナフ トエ酸ヒドラジド、2-ヒドロキシーN'-(1,3-ジメチルブチリデン) -3-ナフトエ酸ヒドラジド, 2 -ヒドロキシーN'- (2, 6-ジメチルー4-ヘプチ リデン) -3-ナフトエ酸ヒドラジド, イソフタル酸ジ (1-メチルエチリデン) ヒドラジド, イソフタル酸ジ (1-メチルプロピリデン) ヒドラジド, イソフタル酸 ジ (1-メチルブチリデン) ヒドラジド, イソフタル酸 ジ(1,3-ジメチルブチリデン)ヒドラジド、イソフ タル酸ジ (2, 6-ジメチルー4-ヘプチリデン) ヒド ラジド、イソニコチン酸 (1-メチルエチリデン) ヒド ラジド、イソニコチン酸(1-メチルプロピリデン)ヒ ドラジド、イソニコチン酸 (1-メチルブチリデン) ヒ ドラジド、イソニコチン酸(2,6-ジメチル-4-へ 40 プチリデン) ヒドラジド, イソニコチン酸 (1, 3-ジ メチルブチリデン) ヒドラジド, N'- (1-メチルエ チリデン) -サリチル酸ヒドラジド, N'- (1-メチ ルプロピリデン) -サリチル酸ヒドラジド, N'- (1 -メチルブチリデン) -サリチル酸ヒドラジド, N'-(1, 3-ジメチルブチリデン) - サリチル酸ヒドラジ ド, N'-(2, 6-ジメチル-4-ヘプチリデン)-サリチル酸ヒドラジドなどであり、特に好ましいヒドラ ジド化合物は、前記一般式(I-a)及び(I-b)で 表される化合物、具体的には2-ヒドロキシーN'-

12

(1ーメチルエチリデン) -3-ナフトエ酸ヒドラジド,2-ヒドロキシーN'-(1-メチルプロピリデン) -3-ナフトエ酸ヒドラジド,2-ヒドロキシーN'-(1-メチルブチリデン) -3-ナフトエ酸ヒドラジド,2-ヒドロキシーN'-(1,3-ジメチルブチリデン) -3-ナフトエ酸ヒドラジド,2-ヒドロキシーN'-(2,6-ジメチルー4-ヘプチリデン) -3-ナフトエ酸ヒドラジド,N'-(1-メチルエチリデン) -サリチル酸ヒドラジド,N'-(1-メチルブチリデン) -サリチル酸ヒドラジド,N'-(1,3-ジメチルブチリデン) -サリチル酸ヒドラジド,N'-(1,3-ジメチルブチリデン) -サリチル酸ヒドラジド,N'-(2,6-ジメチルー4-ヘプチリデン) -サリチル酸ヒドラジドである。

【0028】この(B)成分のヒドラジド化合物は、加硫戻りによる過加硫に起因する弾性率の低下を抑え、低発熱性能及び耐摩耗性の低下を抑制する作用を有している。本発明においては、この(B)成分は一種用いてもよく、二種以上を組み合わせて用いてもよい。また、その配合量は、前記(A)成分であるゴム成分100重量部に対し、0.05~5重量部の範囲で選定されることが好ましい。この量が0.05重量部未満では弾性率低下の抑制効果が充分に発揮されないおそれがあり、一方、5重量部を超えるとその量の割には効果の向上がみられず、むしろ経済的に不利となる場合がある。効果及び経済性などを考慮すると、この(B)成分の好ましい配合量は、0.3~3重量部の範囲である。

【0029】本発明のゴム組成物においては、(C)成 分として、カーボンブラックを配合することができる。 このカーボンブラックは、窒素吸着比表面積(N2 S A) が50m² / g以上のものが好ましい。このN₂ S Aが50m²/g未満では充分な耐摩耗性が得られにく い。また、N2 SAが大きすぎると低発熱性能が低下す る原因となることがある。耐摩耗性及び低発熱性能のバ ランスなどの面から、より好ましいN2 SAは80~1 60m² / gの範囲である。なお、該N2 SAはAST M D3037-88に準拠して測定した値である。上 記カーボンブラックとしては特に制限はなく、従来ゴム の補強用充填材として慣用されているものの中から任意 のものを適宜選択して用いることができる。上記好適な ボンブラックの例としては、FEF, SRF, HAF, ISAF、SAFなどが挙げられるが、これらの中で、 耐摩耗性に優れるHAF、ISAF及びSAFが特に好 適である。本発明においては、この(C)成分のカーボ ンプラックは、前記(A)成分のゴム成分100重量部 に対し、20~70重量部の範囲で配合することができ る。この配合量が20重量部未満では耐摩耗性が充分に 発揮されないおそれがあり、70重量部を超えると低発 熱性能が低下したり、分散不良をもたらし、耐摩耗性な 50 どが悪化する原因となる。耐摩耗性、低発熱性能及び分

(8)

散性などを考慮すると、このカーボンブラックの配合量 は30~60重量部の範囲が好ましい。

【0030】本発明のゴム組成物においては、所望によ り、さらに(D)成分としてシリカを配合することがで きる。このシリカは、窒素吸着比表面積(N2 SA)が 160~260m² / gの範囲にあり、かつジブチルフ タレート吸油量(DBP)が180~260ミリリット ル/100gの範囲にあるものが好適である。このN2 SAが160m² /g未満やDBPが180ミリリット ル/100g未満では耐摩耗性が不充分になるおそれが あり、一方、N2 SAが260m² /gを超えたり、D BPが260ミリリットル/100gを超えると分散不 良を引き起こし、低発熱性能及び耐摩耗性が低下する原 因となることがある。なお、上記N2 SAは、300℃ で1時間乾燥後、ASTM D4820-93に準拠し て測定した値であり、DBPは、ASTM D2414 -93に準拠して測定した値である。

【0031】このシリカとしては、例えば湿式シリカ (含水ケイ酸)、乾式シリカ(無水ケイ酸)、ケイ酸カ ルシウム、ケイ酸アルミニウムなどが挙げられるが、こ れらの中で、特に湿式シリカが好適である。本発明にお いては、この (D) 成分のシリカは、前記(A) 成分の ゴム成分100重量部に対し、30重量部以下の範囲で 配合されることが好ましい。この配合量が30重量部を 超えると低発熱性能が低下するおそれがある。さらに好 ましいシリカの配合量は20重量部以下の範囲である。 本発明のゴム組成物は、前記(A)成分であるゴム成 分、(B)成分であるヒドラジド化合物、さらには

(C) 成分であるカーボンブラック、(D) 成分である シリカ、通常使用される加硫剤、加硫促進剤、加硫助 剤、老化防止剤、軟化剤、その他配合剤を適宜含有する ことができる。本発明の重荷重用空気入りタイヤは、前 記ゴム組成物をトレッドゴムとして用い、通常の加硫条 件に従って加硫成形することにより、製造することがで きる。また、本発明の上記タイヤに充填される気体に は、空気、又は窒素などの不活性なガスが用いられる。 [0032]

【実施例】次に、本発明を実施例により、さらに詳細に 説明するが、本発明は、これらの例によってなんら限定 されるものではない。

実施例1~3及び比較例1~5

第1表に示す組成のゴム成分100重量部に対し、2-ヒドロキシ- N'-(1, 3-ジメチルブチリデン)-

3-ナフタレン酸ヒドラジド (BMH) を第1表に示す 量で加え、さらにカーボンブラック (SAF級) 50重 量部、ワックス「WMO2」 (精工化学社製) 1.0重量 部、ステアリン酸2.0重量部、老化防止剤6C[N-フ ェニル-N'- (1, 3-ジメチルブチル)-p-フェ ニレンジアミン] 1.3重量部、亜鉛華3.5重量部、加硫 促進剤C2(N-シクロヘキシルー2-ベンゾチアジル スルフェンアミド) 1.0重量部及び硫黄1.2重量部を配 合し、ゴム組成物を調製した。このゴム組成物をトレッ ドゴムとして使用し、145℃で30分間加硫を行っ た。加硫ゴムから試験片を取り出し、以下に示す方法に 従い、低発熱性能及び抗破壊性を求めると共に、タイヤ について、以下に示す方法に従い耐摩耗性を評価した。 【0033】(1)低発熱性能

東洋精機製作所製の粘弾性スペクトロメーターを用い、 幅5mmの試料片について、歪±2%、周波数52H z、温度100℃の条件でE'(tanδ)を測定し た。低発熱性は、tanδの逆数を、比較例1のものを 100とし、指数値で示した。数値が大きいほど低発熱 性能は良好である。

(2) 抗破壊性

摩耗試験終了後のタイヤのトレッドを、10×10×2 00mmのブロックでサンプルとして取り出し、厚さ方 向中央部に30mmのカットをいれ、カットをいれた両 側を一定の速度で引張った時の引裂き強力を測定し、比 較例1を100とし指数値で示した。数値が大きいほど 良好である。

(3) 耐摩耗性

30

サイズ11R22.5のタイヤを、トレッド部分以外は従 来構造と同一で、トレッド部分に第1表(実施例、比較 例)のゴム組成物を用いて評価を行った。すなわち、リ ム、内圧は下記のように設定し、実車に装着し(装着位 置は同じ)、悪路20000km走行後の摩耗量を測定 した。ここで、内圧とは、日本自動車タイヤ協会編の 「JATMA Year Book」に規格として記載されている適用 サイズにおける単輪の最大荷重(最大負荷能力)に対応 する空気圧のことであり、また、リムとは同規格に記載 されている適用サイズにおける標準リムのことである。 耐摩耗性は、摩耗量の逆数を、比較例1を100とした 40 指数値で示した。数値が大きいほど耐摩耗性は良好であ

[0034]

【表 1 】

15

16

第 1 表-1

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
		実施例1	実施例 2	実施例3	比較例1
が成分	天然が	8 0	6.0	5 0	100
(重量部)	E-SBR''			-	
	S-SBR2)	2 0	40	2 0	_
	BR*'	-	-	3 0	_
BMH'' (重量部)		1. 0	1. 0	1. 0	-
低発熱性能 (指数)		1 1 2	1 2 5	1 2 6	100
抗破壞性 (指数)		1 2 2	1 1 7	1 1 5	100
耐摩耗性 (指数)	114	116	1 2 5	100

[0035]

【表2】

郛	1	表一	2
---	---	----	---

	-	比較例 2	比較例3	比較例4	比較例 5
北成分	天然が	8 0	8 0	6 0	6.0
(重量部)	E-SBR''	2 0		4 0	-
1	S-SBR2'	_	2 0	_	4 0
	BR*'	_	-	-	_
BMH+' (重量部)		_		_	_
低発熱性能(指数)		9 4	100	8 7	110
抗破壊性(指数)		105	106	1 1 2	101
耐摩耗性(指数)	107	107	110	1 1 0

【0036】(注)

 E-SBR: ジェイ・エス・アール (株) 製、乳化 重合SBR、商標「JSR#1500」

2) S-SBR:ファイアストンケミカル社製、Sn変性溶液重合SBR、商標「FSケミカルHX765」

3) BR: 宇部興産(株) 製、ポリブタジエンゴム、商標「150L」

4) BMH: 2-ヒドロキシ-N'-(1, 3-ジメチルブチリデン) -3-ナフタレン酸ヒドラジド

第1表から分かるように、Sn変性溶液重合SBRとヒドラジド化合物BMHを含む本発明のゴム組成物は、加硫後の低発熱性能、抗破壊性及び耐摩耗性の物性バランスに優れている。

[0037]

【発明の効果】本発明のゴム組成物は、耐摩耗性、抗破 30 壊性及び低発熱性能のバランスが高いレベルでとれてお り、特に重荷重用空気入りタイヤのトレッドゴムなどと して好適に用いられる。

フロントページの続き

(51) Int. Cl. 7

識別記号

FΙ

テーマコード(参考)

CO8L 15/00

C08L 15/00